2013. Том 54

Приложение

S32 - S45

ОБЗОРЫ

УДК 544.236.2:543.429.23

ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ ВИСМУТФТОРСОДЕРЖАЩИХ СТЕКОЛ С ЩЕЛОЧНЫМИ КАТИОНАМИ

В.Я. Кавун^{1,2}, А.Б. Слободюк¹, Л.Н. Алексейко², В.К. Гончарук^{1,2}, Е.Б. Меркулов¹, Р.М. Ярошенко¹

¹ Институт химии ДВО РАН, Владивосток E-mail: kavun@ich.dvo.ru ² Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

Статья поступила 23 февраля 2013 г.

Обобщены результаты проведенных исследований методами ЯМР ⁷Li, ¹⁹F, ²³Na ионной подвижности в висмутфторсодержащих стеклах в системах BiF₃—LiF и BiF₃—MF—ZrF₄ (M = Li, Na, K, Cs). Анализ спектров ЯМР ⁷Li, ¹⁹F, ²³Na позволил проследить за изменением характера ионных движений во фторидной, литиевой и натриевой подрешетках стекол при вариациях температуры и определить их виды. Установлены диапазоны температур, в которых основными видами ионных движений в изученных стеклах являются диффузия ионов лития, реориентации фторсодержащих группировок, формирующих сетку стекла, и диффузия ионов фтора. Рассмотрена роль щелочных катионов в формировании характера ионной подвижности в висмутфтороцирконатных стеклах.

Ключевые слова: висмутфторсодержащие стекла, спектры ЯМР ⁷Li, ¹⁹F, ²³Na, ионная подвижность, фториды щелочных металлов, циркония, висмута.

Поиск новых стекол, обладающих приемлемыми для практических целей оптическими, электрофизическими и другими свойствами, является одной из актуальных задач проводимых исследований в настоящее время. Одним из приоритетных направлений в исследовании стекольных материалов является направление, связанное с изучением ионной подвижности и ионного транспорта во фторидных стеклах [1—7]. Стеклообразное состояние характеризуется определенным видом структурной разупорядоченности в аморфных телах, в результате которой в ряде неорганических систем получены стекла с высокой ионной проводимостью (до 10^{-2} — 10^{-4} См/см) [2, 3, 6—9]. Изучение транспортных свойств стекол в системах, содержащих фториды циркония, олова, свинца, сурьмы, индия и других элементов стимулировали интенсивные исследования динамики ионных движений и непосредственно связанного с ними ионного переноса в стекольных материалах. Высокие электрофизические свойства многих фторсодержащих стекол [2, 3] обуславливают хорошую технологическую перспективу их применения при разработке функциональных материалов, включая твердотельные электрохимические устройства. На основе фторидных стекол возможно получение твердых электролитов для химических источников тока, сенсорных материалов для определения фтора и др.

Практическая значимость фторидных стекол, обладающих высокими ионпроводящими свойствами, обусловлена их технологичностью и дешевизной по сравнению с кристаллическими материалами. Однако повышенная склонность к кристаллизации ограничивает их применение, хотя введение в состав стекла стабилизирующих добавок в какой-то мере может устранить это явление. Варьируя состав, можно увеличить химическую устойчивость стекла, расширить прозрачность в ИК диапазоне, температурный диапазон практического использования, установить какие из компонентов стекла оказывают положительное влияние на динамику ионных

[©] Кавун В.Я., Слободюк А.Б., Алексейко Л.Н., Гончарук В.К., Меркулов Е.Б., Ярошенко Р.М., 2013

движений, получить информацию о характере внутренней подвижности и концентрации носителей заряда. В теоретическом плане, несомненно, важным является установление взаимосвязи между составом, структурой, электрофизическими свойствами и стеклообразующей способностью этих фторидов.

Необходимо отметить, что впервые роль ионов фтора в ионном транспорте во фторидных стеклах рассмотрена в работах [10, 11]. Поскольку ядро изотопа ¹⁹F чрезвычайно удобно для наблюдения ядерного магнитного резонанса, то неудивительно, что спектроскопия ЯМР стала одним из основных методов исследования систем с различным разупорядочением (топологическим, реориентационным, динамическим и др.). Значение метода ЯМР в изучении стекольных материалов обусловлено еще и тем, что ряд экспериментальных физических методов (дифракционных) не может быть использован для изучения топологических неупорядоченных систем. Общие рассуждения и основные положения о возможностях и применимости метода ЯМР к исследованию аморфных твердых тел изложены в ряде работ и обзоров [1, 12—15].

В последние годы большое внимание привлекают фторидные стекла, содержащие висмут, добавка которого расширяет возможности использования этих стекол: повышается коэффициент преломления, увеличивается ионная проводимость, расширяется область оптической прозрачности и др. [16—20]. В качестве примера можно привести работы [17, 19, 20], результаты которых позволили оценить влияние трифторида висмута на структуру и свойства стекол в системе InF3—BaF2—BiF3 и показать, что величина ионной проводимости в стекле 30InF3—35BaF2— 35BiF3 находится на уровне лучших показателей для фторидных стекол, известных на то время в литературе: $\sigma = 1,4 \times 10^{-4}$ Cm/cm (440 K) [2, 3, 17]. Можно также отметить, что твердые растворы в системах BiF3—MF (M = Na, K, Rb) [21—24] и BiF3—M'F—PbF2 (M' = K, Na, Cs) [25] характеризуются высокой ионной подвижностью и высокой ионной проводимостью [21—23, 25].

В статье приводится краткий обзор оригинальных результатов исследований ионной подвижности в висмутфторсодержащих стеклах в системах BiF₃—LiF и BiF₃—MF—ZrF₄ (M = Li, Na, K, Cs) с целью выяснения роли участия щелочных катионов в формировании динамики ионных движений. Рассмотрены возможности метода ЯМР для определения характера ионных движений в висмутфторсодержащих стеклах с щелочными катионами.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Методика получения стекол в системах BiF₃—MF—ZrF₄ (M = Li, Na, K, Cs) описана в работах [18, 26]. Термические свойства стекол изучены на дифференциальном сканирующем калориметре (DSC-204-F1 NETZCH) при скорости нагрева 10 град./мин в атмосфере аргона. Экспериментальная ошибка при определении характеристических температур составляла $\pm 1^{\circ}$. Температуры размягчения $T_{\rm g}$, начала кристаллизации $T_{\rm x}$ и максимума пика кристаллизации $T_{\rm c}$ для некоторых исследуемых стекол, а также значения критерия стабильности Сааде—Пуле [27] представлены в таблице. Методика определения характеристических температур приведена в [18].

Спектры ЯМР ¹⁹F, ⁷Li и ²³Na записывали на спектрометрах фирмы БРУКЕР SWL 3-100 (84,66 МГц — ¹⁹F) и AV-300 (282,404 МГц — ¹⁹F; 116,6 и 79,4 МГц для ядер ⁷Li и ²³Na соответственно) в диапазоне температур 150—420 К для ядер Li, Na и (150÷500 K) ± 2 К для ядер фтора. Вторые моменты (S_2) спектров ЯМР определяли с ошибкой не более 10 % при помощи оригинальной программы, в которой использовали формулы расчета, приведенные в [28]. Ширину интегральной линии ΔH (на половине высоты — в кГц) оценивали с точностью не хуже 2 %. Химические сдвиги (ХС, δ) резонансных сигналов в спектрах ЯМР ¹⁹F измеряли в м.д. относительно жидкого эталона С₆F₆ (с ошибкой не более 1—2 %). Энергию активации E_a локальных (диффузионных) движений оценивали из экспериментальных зависимостей второго момента (ширины линии) по уравнению Уо—Федина $E_a = 154,7$ T_c (Дж/моль) [29] с точностью ±3 кДж/моль. За T_c принимали температуру (в градусах Кельвина) начала сужения спектра ЯМР или появления узкой компоненты. Разложение спектра (интегральной кривой) на составляющие компоненты проводили по оригинальной компьютерной программе с точностью до 3 %. Интегральные интенсивности (площади) узкой и широкой компонент спектров ЯМР ¹⁹F, ⁷Li, отвечающих подвижным и "неподвижным" ионам F⁻ (Li⁺), измеряли с ошибкой не более 3—5 %.

Состав шихты, мол. %	$T_{\rm g}, {\rm K}$	<i>T</i> _x , K	<i>T</i> _c , K	$T_{\rm x}$ — $T_{\rm g}$, K	S
55BiF ₃ —45LiF			<415*		
$50BiF_3$ — $45LiF$ — $5ZrF_4$	410	422	426	12	0,12
40BiF ₃ —50LiF—10ZrF ₄	414	429	432	15	0,09
35BiF ₃ —30LiF—35ZrF ₄	444	495	502	51	0,91
25BiF ₃ —30LiF—45ZrF ₄	456	526	536	70	1,75
15BiF ₃ —30LiF—55ZrF ₄	472	528	533	56	0,65
25BiF ₃ —30NaF—45ZrF ₄	482	535	541	53	0,73
25BiF ₃ —30KF—45ZrF ₄	495	530	538	35	0,69
45BiF ₃ —10LiF—45ZrF ₄	470	523	527	53	0,48
45BiF ₃ —10NaF—45ZrF ₄	453	547	551	94	0,86
$35BiF_3$ —20LiF— $45ZrF_4$	464	512	530	48	2,59
$35BiF_3$ —20NaF— $45ZrF_4$	487	534.5	540	47,5	0,61
35BiF ₃ —20KF—45ZrF ₄	492	531	535	39	0,31
$25BiF_3 -\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!$	501,5	526	536	24,5	0,69

Состав шихты, температуры размягчения (T_g), начала кристаллизации (T_x), максимума пика кристаллизации (T_c), интервал термической стабильности (T_x—T_g) и значения устойчивости к кристаллизации по критерию Сааде–Пуле (S) для исследованных стекол

* Величина оценена из данных ЯМР.

Критерий стабильности Сааде—Пуле рассчитывался по формуле $S = (T_c - T_x)(T_c - T_g)/T_g$ [27] (температуры в градусах Кельвина).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Составы обсуждаемых стекол и характеристические температуры представлены в таблице. Методом ДСК определены значения характеристических температур стекол, полученных в системах BiF_3 —LiF— $xZrF_4$ ($0 \le x \le 10$ мол. %), и рассмотрены их термические свойства. Установлено, что у исследованных стекол температура стеклования на 40—50 градусов ниже, чем у стекол с содержанием фторида циркония более 40 мол. %, а фторида лития 10—30 мол. % (см. таблицу). Анализ полученных данных свидетельствует, что при одинаковой концентрации тетрафторида циркония в стекле (5 мол. %) наиболее устойчивыми к кристаллизации являются стекла с бо́льшим содержанием трифторида висмута (см. таблицу). Данные ДСК показали, что кристаллизация стекол в системах BiF_3 —LiF— $xZrF_4$ ($0 \le x \le 10$ мол. %) носит сложный характер, и часто наблюдается не один пик кристаллизации, а два и более.

I. АНАЛИЗ СПЕКТРОВ ЯМР ⁷Li, ¹⁹F СТЕКОЛ В СИСТЕМАХ BiF₃—LiF—xZrF₄ (0 \le x \le 10 мол. %) 1. ДАННЫЕ ЯМР ⁷Li

Характерные температурные зависимости формы и ширины ΔH спектров ЯМР ⁷Li некоторых стекол представлены на рис. 1 и 2. Спектры ЯМР ⁷Li (спин ядра *I* равен 3/2) всех рассматриваемых стекол при комнатной температуре состоят из одиночных линий, ширина которых определяется межъядерными взаимодействиями. Одной из причин отсутствия в спектрах явно выраженных сателлитов (см. рис. 1), появление которых в спектрах ЯМР ⁷Li связано с квадру-польными эффектами первого порядка (переходы $\pm 3/2 \leftrightarrow \pm 1/2$) [29], может являться широкое распределение по величине и симметрии тензора ГЭП (градиента электрического поля) в позициях ионов лития в исследуемых стеклах. В области температур 150—250 К ширина одиноч-



Puc. 1. Температурная зависимость формы спектров ЯМР 7 Li для стекол 55BiF₃—45LiF и 40BiF₃—50LiF—10ZrF₄



Рис. 2. Температурные зависимости ширины спектров ЯМР ⁷Li некоторых стекол



Рис. 3. Температурные зависимости ширины спектров ЯМР ¹⁹F некоторых стекол

ной симметричной линии практически остается постоянной и за счет относительно широкого основания ее форма хорошо описывается функцией Лоренца. Регистрируемые величины ΔH (≈ 25 —16,5 кГц) в спектрах ЯМР в области температур 200—300 К свидетельствуют о жесткости литиевых позиций в структуре исследуемых стекол. В диапазоне температур 250—310 К (в зависимости от состава стекла) начинается сужение спектра ЯМР ⁷Li (см. рис. 1, 2), который выше 310 К трансформируется в двухкомпонентный спектр с появлением новой сравнительно узкой компоненты. Наблюдаемые изменения в спектре ЯМР обусловлены развитием подвижности в литиевой подрешетке ($E_a \approx 38,7.46,5$ кДж/моль) появлением высокомобильных ионов лития, количество которых растет до определенной температуры и зависит от состава стекла.

а) Стекло 55ВіF₃–45LіF. Спектр ЯМР ⁷Lі этого стекла трансформируется выше 330 К в двухкомпонентную линию, соотношение интегральных интенсивностей между которыми определяется температурой (см. рис. 1). При 340 К ширина узкой компоненты равна ≈5 кГц, и занимает она примерно 20 % площади спектра. При повышении температуры до 400 К спектр ЯМР сужается до 4,2 кГц (см. рис. 2), а ширина узкой компоненты, площадь которой увеличивается до 35 %, уменьшается до ≈2,6 кГц. Учитывая отсутствие диффузии ионов фтора при этих температурах (ширина спектра ЯМР ¹⁹F более 14 кГц), появление узкой компоненты в спектре ЯМР ⁷Li стекла можно связать с развитием диффузии в литиевой подрешетке стекла 55BiF₃—45LiF. С повышением температуры до 420 К происходит резкое уширение спектра ЯМР ⁷Li до ≈13 кГц (см. рис. 2) и уменьшение площади узкой компоненты до 14 %. С учетом данных РФА это свидетельствует о начале кристаллизации стекла 55BiF₃—45LiF с образованием фаз, в которых снижено количество диффундирующих ионов лития.

б) Стекло 50BiF₃-45LiF—5ZrF₄. В области температур 200—300 К спектр ЯМР ⁷Li стекла 50BiF₃-45LiF—5ZrF₄ представлен одиночной симметричной линией с шириной $\Delta H \approx 25$ —23,6 кГц. Регистрация выше 330 К "узкой" компоненты в спектрах ЯМР этого стекла свидетельствует о появлении локальной подвижности (диффузии) в литиевой подрешетке стекла $(E_a \approx 51 \text{ кДж/моль})$. Число высокоподвижных ионов лития растет по мере увеличения температуры и при максимально возможной температуре в эксперименте (420 K) до 35 % ионов лития участвуют в диффузии. При этой температуре симуляция спектра ЯМР ⁷Li этого стекла позволяет с точностью до 1,5 % представить спектр в виде двух компонент с соотношением площадей ~35:65 и шириной линий ≈2,7 и 18,5 кГц, что свидетельствует о динамической неоднородности литиевой подрешетки.

в) Стекло 40ВiF₃—50LiF—10ZrF₄. Ниже 250 К спектр ЯМР ⁷Li этого стекла отвечает "жесткой" решетке. Сужение спектра начинается выше этой температуры и связано с появлением локальной подвижности в литиевой подрешетке, о чем свидетельствует регистрация в спектре ЯМР выше 290 К узкой компоненты. При 295 К соотношение интенсивностей широкой (\approx 14,5 кГц) и узкой (\approx 3,6 кГц) компонент равно ~97,5:2,5. В диапазоне температур 295—370 К спектр сужается до 3,3 кГц (см. рис. 1), а число мобильных ионов лития увеличивается примерно до 30 %. С повышением температуры до 420 К общая ширина спектра уменьшается до 1 кГц. Компьютерная симуляция спектра ЯМР показывает, что при 420 К на долю узкой компоненты, отвечающей высокомобильным ионам лития, приходится около 60 % общей площади спектра.

2. ДАННЫЕ ЯМР ¹⁹F

Зависимости ширины спектра ЯМР ¹⁹F от температуры для двух исследованных стекол в системе BiF₃—LiF—*x*ZrF₄ ($0 \le x \le 10$ мол. %) представлены на рис. 3. Спектры ЯМР ¹⁹F рассматриваемых висмутфтороцирконатных стекол (ВФЦС) в области температур 200—300 К представлены одиночными слегка асимметричными линиями, ширина которых лежит в диапазоне от ≈ 90 до 53 кГц, что может свидетельствовать о жесткости позиций ионов фтора (в терминах ЯМР [29]) в структуре стекла.

а) Стекло 55BiF₃—45LiF. Регистрация в спектре ЯМР ¹⁹F бинарного стекла выше 330 К узкой компоненты с ХС незначительно отличающимся от химического сдвига основной линии (109 м.д. при 250—320 К) связана с появлением локальной подвижности во фторидной подрешетке стекла ($E_a \approx 49,5 \text{ кДж/моль}$). При 340 К число подвижных ионов фтора не превышает 2,5 % от общего числа ионов во фторидной подрешетке. С повышением температуры до 400 К интенсивность узкой компоненты растет, и спектр ЯМР можно разложить на две компоненты: узкую ($\Delta H \approx 11 \text{ к}\Gamma_{\text{H}}; \delta = 100 \text{ м.д.}$) и широкую ($\Delta H \approx 54 \text{ к}\Gamma_{\text{H}}$) с разницей между химическими сдвигами не более 3 м.д. Учитывая ширину этих компонент можно утверждать, что во фторидной подрешетке этого стекла в диапазоне температур 380—410 К присутствуют как локальные движения (реориентации) фторсодержащих группировок, так и "неподвижные" ионы фтора. Дальнейшее повышение температуры приводит к появлению линии с XC = 135 м.д., интенсивность которой растет, а линии с XC = 100 м.д. резко падает по мере увеличения температуры. Выше 430 К в спектре ЯМР ¹⁹F остаются две линии: слабо асимметричная интенсивная линия с $\delta = 135$ м.д. ($\Delta H \approx 3 \text{ к} \Gamma \text{ц}, S_2(\text{F}) < 0, 1 \text{ } \Gamma \text{c}^2$) и широкая линия слабой пиковой интенсивности ($\Delta H > 70 \, \mathrm{k}\Gamma \mathrm{II}$) в сильном поле с XC = $-140 \pm 20 \, \mathrm{м.d.}$ Отношение интенсивностей этих линий равно 1:0,35. Учитывая, что процесс кристаллизации этого стекла начинается выше 410 К, можно предположить образование нескольких кристаллических фаз, одна из которых доминирует в составе образца выше 440 К и в которой основным видом ионной подвижности является диффузия ионов фтора. По данным РФА параметры такой фазы близки к параметрам соединения BiO_{0.1}F_{2.8}, которое, как известно [30, 31], характеризуется высокой подвижностью ионов фтора и высокой проводимостью.

6) Стекло 50ВіF₃—45LiF—5ZrF₄. Ширина и химический сдвиг слабо асимметричного спектра ЯМР ¹⁹F стекла 50ВіF₃—45LiF—5ZrF₄ незначительно изменяются в области температур 220—300 К: ΔH от 60,4 до 53,7 кГц (см. рис. 3), химический сдвиг от 120 до 124 м.д. Заметная трансформация спектра ЯМР выше 310 К (рис. 4) связана со смещением основной линии в слабое поле (XC = 135 м.д.), его сужением до ≈39,7 кГц и регистрацией в виде плеча слабой линии с химическим сдвигом 87 м.д. Разложение спектра на компоненты показывает, что при 320 К отношение интегральных интенсивностей узкой лоренцевой линии ($\Delta H \approx 21,5$ кГц) и

широкой гауссовой линии ($\Delta H \approx 64,2 \text{ к}\Gamma \text{ц}$) составляет ≈40:60. При 370 К спектр ЯМР аппроксимируется линиями разной ширины и интенсивности. Наиболее интенсивная линия шириной ≈7 кГц и ХС = 135 м.д. занимает 56 % общей площади спектра. Дальнейшее увеличение температуры приводит к кардинальному изменению формы спектра ЯМР, связанному с начальными процессами кристаллизации стекла ($T_{\rm kp} \approx 426$ K). Происходит сужение обеих линий, изменение соотношения их площадей и появление новой широкой линии с относительно слабой пиковой интенсивностью в сильном поле с химическим сдвигом — 5 м.д. (см. рис. 4). При 440 К на долю основной узкой компоненты ($\Delta H \approx 2,2 \ \kappa \Gamma \mu$; $S_2(F) < 0.5 \Gamma c^2$; $\delta \approx 133$ м.д.) приходится около 75 % общей площади спектра, а сам спектр состоит, по меньшей мере, из трех линий (см. рис. 4). Наблюдаемые значения ширины и второго момента компоненты с наибольшей интегральной интенсивностью в спектре ЯМР свидетельствуют о доминирующей роли диффузии во фторидной подрешетке этой кристаллической фазы. При охлаждении образца 480 К → 300 К форма спектра ЯМР ¹⁹F отличается от исходной при 300 К, что свидетельствует о происшедшей кристаллизации стекла. Теперь образец согласно данным РФА представляет собой смесь нескольких кристаллических фаз.

в) Стекло 40BiF₃—50LiF—10ZrF₄. Спектр ЯМР ¹⁹F стекла 40BiF₃—50LiF—10ZrF₄ при изменении температуры от 150 К до 250 К практически не меняется и состоит из двух компонент с XC = 160 и 33 ± 2 м.д. (см. рис. 4). С повышением температуры до 370 К трансформация спектра связана с появлением при 300 К компоненты с $\delta = 137$ м.д. ($\approx 2,5 \%$ от общей площади спектра), интенсивность которой растет, а ширина уменьпо мере повышения температуры шается $(\Delta H \approx 2 \text{ к}\Gamma \text{ц}$ при 450 К). Компьютерная симуляция показывает, что при 430 К спектр состоит из трех компонент: двух с шириной 38±2 кГц и одной лоренцевой линии с $\Delta H \approx 2 \, \kappa \Gamma \mu$ с XC = = 137 м.д., занимающей ≈ 25 % площади спектра. Учитывая ширину и второй момент ($S_2(F) \le$ $\leq 0,15 \, \Gamma c^2$) этой компоненты, можно утверждать,



Puc. 4. Трансформация спектров ЯМР ¹⁹F стекол 50BiF₃—45LiF—5ZrF₄ и 40BiF₃—50LiF—10ZrF₄ при вариациях температуры



Рис. 5. Температурные зависимости ширины ΔH спектров ЯМР ⁷Li и ²³Na стекол (55—*x*)BiF₃ *x*LiF—45ZrF₄ (1, 4, 5) и (55—*x*)BiF₃—*x*NaF— 45ZrF₄ (2, 3); *x* = 10 (1, 2), 20 (3, 4) и 30 (5). Вставки: спектры ЯМР ⁷Li стекла 35BiF₃— 20LiF—45ZrF₄ (*a*) и ²³Na стекла 35BiF₃— 20NaF—45ZrF₄ (*б*)

что она принадлежит ионам фтора, участвующим в диффузии. При этом бо́льшая часть фторидной подрешетки остается неподвижной. Характерно, что при охлаждении образца (450 K \rightarrow 300 K) параметры спектра ЯМР ¹⁹F (форма, химические сдвиги и ширина) отличаются от таковых для спектра ЯМР исходного стекла, что свидетельствует о кристаллизации стекла в области температур 420—450 K. Резюмируя результаты ЯМР исследований стекол в системах BiF_3 —LiF— $xZrF_4$ ($0 \le x \le \le 10$ мол. %), можно сказать, что характер ионных движений практически не зависит от состава стекла. В бинарном стекле $55BiF_3$ —45LiF при 410 К наблюдается диффузия части ионов лития (до 35 % от их общего числа) и локальные движения (реориентации) части фторсодержащих группировок, формирующих сетку стекла. С повышением температуры начинается образование кристаллических фаз (данные РФА), в одной из которых доминирующим видом ионной подвижности выше 440 К является диффузия ионов фтора. Аналогичные процессы происходят в стеклах, образующихся в тройной системе BiF_3 —LiF— ZrF_4 .

Введение в бинарную систему BiF_3 —LiF небольшого количества ZrF_4 (менее 15 мол. %) несколько повышает температуру, при которой начинается кристаллизация стекла. Следствием этого является увеличение числа высокомобильных ионов лития при данной температуре в образцах с одинаковой концентрацией ZrF_4 (5 мол. %) и бо́льшим содержанием фторида лития. Во фторидной подрешетке исследованных стекол до температур, при которых начинается кристаллизация стекла, наблюдаются преимущественно локальные движения — реориентации фторсодержащих группировок, формирующих сетку стекла.

II. АНАЛИЗ СПЕКТРОВ ЯМР СТЕКОЛ В СИСТЕМАХ BiF_3 —MF— $yZrF_4$ (M = Li, Na, K, Cs; $y \ge 15$ мол. %)

Характер трансформации спектров ЯМР исследуемых стекол при вариациях температуры хотя и не отличается большим разнообразием, но тем не менее имеет свою специфику, которая определяется составом образца и в значительной мере зависит от температуры и природы щелочного катиона. Поэтому разумно рассматривать динамику ионных движений для каждого ряда стекол.

a) CTEKJIA COCTABA yBiF₃ —30LiF—(70—y)ZrF₄ ($15 \le y \le 45$)

Данные ЯМР ¹⁹F. При равной концентрации ионов лития в стеклах динамические характеристики фторидной подсистемы определяются содержанием в стекле фторидов ZrF_4 и BiF_3 . Чем выше концентрация ZrF_4 в ВФЦС, тем при более высоких температурах начинается переход фторсодержащих группировок от жесткой решетки к локальным движениям и тем меньше доля мобильных ионов фтора F^m в этих стеклах при одинаковых температурах. Увеличение числа мобильных ионов фтора в ВФЦС с y > 15 в составе стекла можно объяснить ростом количества катионов Bi^{3+} с высокими поляризующими свойствами, что, как известно [32], способствует развитию ионной подвижности в твердом теле.

Данные ЯМР ⁷Li. Соотношение между концентрациями фторидов циркония и висмута практически не сказывается на характере трансформации спектров ЯМР ⁷Li этих ВФЦС при изменении температуры. В области 290 К \rightarrow 430 К происходит сужение спектра (независимо от величины *y*) от 14—14,5 до 2,4—2,0 кГц и изменение формы узкой компоненты от гауссовой (ниже 320 К) до лоренцевой (выше 400 К), что связано с переходом ионов лития от жесткой решетки к диффузии. Такое поведение формы линии несколько отличается от рассмотренного выше для стекол с *y* ≤ 10, где наблюдается разделение спектра SMP ⁷Li на узкую и широкую компоненты. Наблюдаемое простое сужение спектра свидетельствует о динамической однородности литиевой подрешетки ВФЦС, в которой все резонирующие ядра характеризуются одним временем корреляции [1, 29].

6) ВИСМУТФТОРОЦИРКОНАТНЫЕ СТЕКЛА (55—*x*)ВіF₃—*x*MF—45ZrF₄ (M = Li, Na; 10 ≤ *x* ≤ 30)

Подробный анализ данных ЯМР для стекол таких составов приведен в нашей работе [26], и поэтому мы рассмотрим лишь основные полученные результаты.

Данные ЯМР ¹⁹ F. При одинаковой концентрации ионов циркония в стеклах динамика фторидной подсистемы определяется содержанием в стекле фторидов висмута и щелочного металла. С увеличением в составе стекла количества BiF_3 энергия активации локальных движений фторсодержащих группировок $B\Phi$ ЦС, содержащих как фторид лития, так и фторид натрия, уменьшается. При этом число мобильных ионов фтора в таких стеклах при данной температуре



Рис. 6. Спектры ЯМР ¹⁹F ВФЦС 25ВіF₃—30LiF—45ZrF₄ и 25ВіF₃—30KF—45ZrF₄ при разных температурах

Puc. 7. Температурная зависимость формы спектров ЯМР ^7Li и ^{23}Na для стекол $25\text{BiF}_3\text{----}30\text{MF}\text{-----}45\text{ZrF}_4$

больше, чем в стеклах с меньшим содержанием BiF_3 . Учитывая высокую поляризуемость катиона Bi^{3+} , можно утверждать, что наблюдаемое увеличение числа мобильных ионов фтора связано с увеличением концентрации ионов висмута в стекле.

Данные ЯМР ⁷Li, ²³Na. Согласно полученным данным в области температур 290—420 К ширина резонансной линии ²³Na практически остается неизменной, тогда как с увеличением температуры наблюдается сужение линии в спектре ЯМР ⁷Li, ширина которой определяется концентрацией фторида висмута. Из анализа температурных зависимостей ширины ΔH резонансных линий ⁷Li, ²³Na (рис. 5) следует, что увеличение концентрации в стекле BiF₃ (до 45 мол. %) несколько ограничивает возможность появления диффундирующих ионов лития и практически не влияет на динамическое состояние ионов натрия. Независимо от состава стекла в системе ZrF₄—BiF₃—NaF в натриевой подрешетке рассматриваемых ВФЦС отсутствует диффузия во всем исследованном интервале температур.

в) СТЕКЛА СОСТАВА 25BiF₃—30MF—45ZrF₄ (M = Li, Na, K)

Как известно [1], природа катиона стабилизирующей добавки (в данном случае фторидов щелочных катионов) является одним из основных факторов, определяющих характер ионных движений в стекольных материалах. Это хорошо видно из сравнения данных ЯМР ¹⁹F для стекол одинакового состава $25BiF_3$ –30MF— $45ZrF_4$. Динамика ионной подвижности в стеклах данного состава рассмотрена нами в работе [26], и поэтому в этом разделе мы приведем анализ только основных результатов исследований этих стекол.

Данные ЯМР¹⁹F. Анализ температурных зависимостей формы и второго момента спектров ЯМР¹⁹F стекол состава $25BiF_3$ —30MF— $45ZrF_4$ показывает, что фторидная подрешетка остается "жесткой" (в терминах ЯМР) до температур 280— $300 \text{ K} (\text{K} \rightarrow \text{Li})$. Появление в спектре ЯМР узкой компоненты (рис. 6) свидетельствует о возникновении локальных движений

фторсодержащих группировок в области температур 330—260 К (Li \rightarrow K). Учитывая форму линии, значения второго момента и ширину компонент в спектрах ЯМР ¹⁹F, можно полагать, что локальные движения (наряду с жесткой решеткой) остаются основным видом движений ионов во фторидной подрешетке для стекол с любым щелочным катионом в области температур 300—440 К. При этом число мобильных ионов фтора при 420 К (оценка площадей компонент спектра ЯМР), которым отвечают узкие линии в спектрах ЯМР ¹⁹F с шириной $\Delta H \sim 19,2 \div 11,5$ кГц (Li \rightarrow K), выше в калиевом стекле (~35 %) по сравнению с литиевым образцом (≤ 10 %). Даже при нагревании литиевого стекла до температуры его размягчения (~460 K) полного перехода от жесткой решетки к локальным движениям не происходит. При 500 К спектр ЯМР ¹⁹F литиевого ВФЦС состоит из нескольких линий разной ширины (от 30 до 2,5 кГц) и интенсивности, отвечающих неподвижным, мобильным и диффундирующим ионам (группировкам) фтора (см. рис. 6). Причем число диффундирующих ионов F⁻ не превышает 20 % от общего числа ионов фтора.

С повышением температуры до 500 К спектр ЯМР ¹⁹F стекла 25BiF₃–30KF–45ZrF₄ трансформируется в практически симметричную лоренцевую линию с $\Delta H \approx 6$ кГц и $S_2 \leq 0,35$ Гс², что указывает на доминирующую роль диффузии ионов во фторидной подрешетке (см. рис. 6). Похожие изменения формы спектров ЯМР ¹⁹F наблюдаются и для стекла 25BiF₃—30NaF—45ZrF₄, но переход от асимметричной линии к сравнительно симметричной ($\Delta H \approx 11,5$ кГц) происходит при температурах выше 480 К (т.е. в области T_g). Число мобильных ионов в этом стекле составляет 70—75 % при 490 К. Относительно большая ширина линии (~11 кГц при 490 К) затрудняет сделать однозначный выбор в пользу той или иной модели движения во фторидной подрешетке натриевого стекла. Учитывая данные, полученные для литий и калий ВФЦС, можно предположить, что наряду с локальными движениями в натриевом стекле выше 480 К появляется и диффузия ионов фтора. В пользу этого предположения могут служить данные электрофизических измерений, согласно которым удельная проводимость этого стекла больше 10^{-5} См/см выше 450 К.

Данные ЯМР ⁷Li, ²³Na. В области температур 300—420 К наблюдается существенное сужение резонансной линии ⁷Li (до ~2 кГц, рис. 7), которое, учитывая отсутствие диффузии ионов фтора при этих температурах, можно связать с развитием диффузионных процессов в катионной подрешетке стекла 25BiF₃—30LiF—45ZrF₄. Подтверждением сказанному может служить изменение формы линии от гауссовой (при температурах ниже 320 K) до практически лоренцевой. Более того, при использовании методики спиновой развязки по фтору [29], позволяющей устранить дипольные взаимодействия Li—F, ширина резонансной линии ⁷Li при 300 К уменьшается лишь с 14,5 до 8,6 кГц. Следовательно, сужение линии до ~2 кГц при изменении температуры от 300 до 420 К связано с появлением диффузии в литиевой подрешетке, которые усредняют практически все межъядерные взаимодействия Li—M^{*n*+} и Li—F в стекле.

Спектры ЯМР ²³Na (I = 3/2) исследуемых стекол состоят из широкой бесструктурной линии (отсутствие сателлитов связано со структурным беспорядком в стекольных материалах, приводящим к усреднению тензора ГЭП на резонирующих ядрах ²³Na), ширина которой определяется межъядерными взаимодействиями Na⁺—Na⁺ и Na⁺—F⁻. При изменении температуры (300—420 K) наблюдается лишь некоторое сужение резонансной линии от ≈9,8 до 7,5 кГц (см. рис. 7), которое может быть вызвано частичным усреднением диполь-дипольных взаимодействий между ядрами натрия и фтора вследствие появления локальных движений во фторидной подсистеме. Данные ЯМР ¹⁹F и ²³Na позволяют предположить, что диффузии в катионной подрешетке этого стекла не наблюдается во всем исследованном интервале температур. Что касается возможного участия в ионном транспорте ионов калия в стекле 25BiF₃—30KF—45ZrF₄, то, учитывая литературные данные [33, 34], можно предположить, что вероятность этого процесса невелика.

г) СТЕКЛА СОСТАВА 35BiF₃—20MF—45ZrF₄ (M = Li, Na, K, Cs)

Определенный интерес вызывает анализ спектров ЯМР стекол одинакового состава, но с бо́льшим набором разных щелочных катионов, поскольку на их примере можно найти корреля-



Рис. 8. Спектры ЯМР ¹⁹F висмутфтороцирконатных стекол $35BiF_3$ —20МF— $45ZrF_4$ при разных температурах



Рис. 9. Температурные зависимости концентраций (*P*, %) подвижных (*1*, *2*, *3*, *4*) и неподвижных (*1'*, *2'*, *3'*, *4'*) ионов фтора в стеклах 35ВiF₃—20МF—45ZrF₄

ции между составом и динамикой ионных движений в зависимости от природы щелочного катиона. Частично результаты такого анализа рассмотрены в работах [35, 36].

Данные ЯМР¹⁹ F. Наблюдаемая трансформация формы спектров ЯМР¹⁹ F стекол 45ZrF₄— 35BiF₃—20МF при изменении температуры (рис. 8) обусловлена переходом фторсодержащих группировок от одного вида движения к другому. При температурах ниже 250 K спектры ЯМР стекол с разными щелочными катионами состоят как минимум из двух линий, что указывает на структурную неэквивалентность резонирующих ядер. Дополнительный вклад в форму спектра при низких температурах вносит (по данным анализа вторых моментов в магнитных полях 21,14 и ~70,5 кГс) и анизотропия химического сдвига [1, 28, 29]. Форма линии и характер температурной зависимости S_2 (F) спектров ЯМР¹⁹ F рассматриваемых ВФЦС ниже 250 K указывают на отсутствие во фторидной подсистеме ионных движений с частотами выше 10⁴ Гц. Последние появляются в диапазоне температур 270—320 К (в зависимости от состава стекла), на что указывает регистрация в спектрах узкой компоненты с химическим сдвигом ≈155—180 м.д. (см. рис. 8).

Анализ температурных зависимостей формы линии и ширины спектра ЯМР ¹⁹F показывает, что чем больше размер катиона M^+ (Li \rightarrow Na \rightarrow K \rightarrow Cs), тем ниже энергия активации E_a локальных (диффузионных) движений во фторидной подсистеме и тем большее количество ионов фтора при данной температуре участвует в этих движениях. С повышением температуры число высокомобильных ионов фтора растет, и при одинаковой температуре их количество в ВФЦС определяется природой щелочного катиона: чем больше его размер, тем выше концентрация высокоподвижных ионов в стекле (рис. 9). Выше 470—490 К (вне зависимости от состава стекла) спектр ЯМР трансформируется в практически одиночную симметричную лоренцевую линию (см. рис. 8), ширина которой зависит от природы щелочного катиона. Поскольку ширина линии связана с частотой перескоков v_c иона из одной позиции в другую [29], то чем уже линия, тем интенсивнее идет процесс обмена между ионами в разных структурных позициях. Учитывая форму линии, относительно небольшую величину второго момента и высокую удельную проводимость в этих стеклах при температуре выше 470 К [36], можно считать, что доминирующим видом ионной подвижности во фторидной подрешетке исследованных стекол при такой температуре является трансляционная диффузия ионов фтора.

Данные ЯМР ⁷Li, ²³Na. В области температур 300—420 К наблюдается сужение резонансной линии ⁷Li до ~4,3 кГц (см. рис. 5), которое, учитывая отсутствие диффузии ионов фтора при этих температурах, можно объяснить развитием диффузии в катионной подрешетке стекла, что подтверждается данными, полученными при использовании методики спиновой развязки по фтору [29]. В общем случае сужение линии начинается, когда частота прыжков ионов лития v_c становится соизмеримой с шириной линии для жесткой решетки. С повышением температуры v_c растет, а ΔH уменьшается. Выше 400 К ширина спектров ЯМР ⁷Li стекол (55—*y*)BiF₃ *y*LiF—45ZrF₄ определяется концентрацией фторида лития: чем больше *y*, тем меньше ΔH (см. рис. 5). В области температур 420—430 К ΔH^7 Li изменяется незначительно. Для оценки времени корреляции τ_c диффузии ионов лития можно использовать выражение Бломбергена— Перселла—Паунда [37], которое связывает частоту прыжков v_c и ширину линии ЯМР ⁷Li:

 $v_{\rm c} = \alpha \Delta H_{1/2} / \{ \operatorname{tg}[(\pi/2)(\Delta H_{1/2}/\Delta H_{\rm sc})^2] \},$

где $\Delta H_{1/2}$ (Гц) — ширина линии при конкретной температуре; $\Delta H_{\rm жp}$ — ширина линии ЯМР ⁷Li для жесткой решетки (в Гц); α — постоянная, зависящая от формы линии. В нашем случае она равна ~1, так как резонансная линия при низких температурах описывается гауссовой функцией [38—40]. Подставляя экспериментальные значения ширины линии при 200 и 430 K, получим $v_c \approx 4.1 \times 10^4$ Гц и, следовательно, время $\tau_c = 1/v_c \approx 2.45 \times 10^{-5}$ с.

Результаты ЯМР ⁷Li исследований при высоких температурах свидетельствуют о высокой мобильности ионов Li⁺ во всех структурных позициях решетки стекла с y = 20. Это заключение согласуется с литературными данными по диффузии ионов лития во фтороцирконатных стеклах различного состава, содержащих более 20 мол. % LiF [4, 38—40].

Как и в спектрах ЯМР ВФЦС, содержащих 30 и 10 мол. % NaF [26], наблюдаемое сужение гауссовой линии (от ~10,2 до 6,8 кГц, см. рис. 5) в области температур 300—450 K, вызвано частичным усреднением диполь-дипольных взаимодействий между ядрами натрия и фтора вследствие появления локальных движений во фторидной подсистеме. При записи спектра ЯМР ²³Na этого стекла при 420 K с использованием методики спиновой развязки по фтору ширина резонансной линии ΔH уменьшается до 5,8 кГц. Данные ЯМР ¹⁹F и ²³Na позволяют предположить, что существование диффузии в катионной подрешетке этого стекла маловероятно во всем исследованном интервале температур, что вполне согласуется с выводами других авторов об отсутствии этого вида движений во многих фтороцирконатных стеклах, содержащих NaF [4, 41, 42]. Что касается участия в диффузии ионов калия и цезия в стеклах 35BiF₃–20K(Cs)F—45ZrF₄, то с учетом данных [33] можно предположить, что вероятность этого процесса незначительна.

Необходимо отметить, что приведенные выше заключения о характере ионных движений в литиевых и натриевых подрешетках ВФЦС вполне согласуются с выводами других авторов о возможности диффузии катионов лития и отсутствии таковой в натриевой подрешетке во многих фтороцирконатных стеклах различного состава. Влияние фторидов щелочных металлов на ионную подвижность и проводимость во фтороцирконатных стеклах рассмотрено, например, в работах [4, 33, 34, 38, 39, 41—46].

По данным ЯМР ⁷Li и ¹⁹F при малых концентрациях LiF основной вклад в ионную проводимость стекол в системах ZrF_4 —BaF₂—ThF₄—LiF дают ионы F⁻ и Li⁺, тогда как при большом содержании фторида лития в стекле ее величина определяется преимущественно подвижностью ионов лития [40, 45]. В стеклах ZrF_4 —BaF₂—LaF₃—MF (M = Li, Na) ионный транспорт осуществляется ионами лития и фтора [42]. При отношениях Li/F < 0,07 транспортные свойства определяются в основном подвижностью фтор-ионов и частично — ионами Li⁺. При большом содержании фторида лития в стекле перенос заряда зависит преимущественно только от скорости движения катионов лития, а при введении в состав стекла фторида натрия проводимость монотонно убывает по мере повышения его концентрации.

Во фтороцирконатных стеклах xMF—(95–x)ZrF₄—5LaF₃ (M = Li, Na, K, Rb, Cs) тип носителей заряда определяется природой щелочного катиона M [34, 35, 39]. При $x \ge 30$ проводимость в литиевых стеклах осуществляется только за счет подвижности ионов Li⁺, а при меньших значениях в переносе заряда принимают участие и ионы фтора. В случае стекол, содержащих фторид натрия, главенствующую роль в ионном транспорте играют ионы фтора. При переходе к стеклам, содержащим фториды калия, рубидия и цезия, происходит изменение механиз-

ма проводимости (переход между стеклами с NaF и KF): электропроводность осуществляется только за счет ионов фтора.

В стеклах ZBLAN с разным содержанием фторида натрия ионная подвижность существует только во фторидной подрешетке, хотя и наблюдается некоторое сужение (с ~11,5 до 8,5 кГц) резонансной линии в спектрах ЯМР ²³Na этого стекла в области температур 290—480 К [4]. В спектрах ЯМР ²³Na стекол в системе ZrF₄—BaF₂—LaF₃—NaF регистрируется только центральная компонента, ширина которой остается неизменной в области температур 200—400 К [42]. По данным [33], ионная проводимость в стеклах (95—*x*)ZrF₄—5LaF₃—*x*NaF может осуществляться за счет частичной диффузии ионов Na при *x* > 30, но при этом ее вклад в общую ионную проводимость весьма незначителен по сравнению с вкладом диффузии ионов F⁻. Замена в стеклах в системе ZrF₄—BaF₂—YF₃ дифторида бария на NaF приводит к уменьшению проводимости, что обусловлено "связыванием" части ионов фтора, осуществляющих ионный транспорт, ионами натрия [43].

Анализ спектров ЯМР ¹⁹F стекол состава ZrF_4 —BaF₂, содержащих фториды лития, натрия и цезия, проведен с целью определения влияния этих фторидов на диффузионную подвижность ионов фтора при изменении температуры [46]. К числу факторов, определяющих характер ионных движений для различных композиций стекла, относятся температура, количество концевых атомов фтора в структуре стекла, размеры катионов и их поляризуемость. Наиболее низкая температура перехода ионов фтора к диффузии наблюдается в стеклах, содержащих фторид цезия. Результаты этого исследования показывают, что диффузионная подвижность ионов фтора превалирует во всех изученных стеклах, за исключением стекол с высокими концентрациями фторидов лития и натрия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая результаты проведенного анализа оригинальных [26, 35, 36, 47, 48] и литературных данных о роли щелочных фторидов на ионную подвижность во фтороцирконатных стеклах, можно сказать, что характер ионных движений в стеклах в системах BiF₃—MF—yZrF₄ $(M = Li, Na, K, Cs; 0 \le y \le 55 \text{ мол. }\%)$ определяется несколькими факторами. Энергия активации ионных движений во фторидной подсистеме в этих стеклах в первую очередь зависит от природы и концентрации щелочного катиона M^+ . Чем больше размер катиона M (Li \rightarrow Na \rightarrow K \rightarrow Cs), тем меньше, при прочих равных условиях, энергия активации локальных движений во фторидной подрешетке и тем большее количество высокомобильных ионов фтора (их группировок) при данной температуре участвует в этих движениях. В частности, наиболее низкая E_a этих движений характерна для стекла с более высоким значением температуры размягчения (464→487→492→501,5 К для стекол 35BiF₃—20MF—45ZrF₄ и Li→Na→K→Cs). Наблюдаемая тенденция, вероятнее всего, объясняется возрастающим эффектом "разрыхления" решетки (сетки) стекла (с увеличением размера катиона), в результате чего динамические процессы во фторидной подсистеме протекают при более низких температурах. В то же время энергия активации локальных движений фторсодержащих группировок растет, если увеличивается концентрация фторидов натрия (лития), и уменьшается при увеличении концентрации в стекле фторидов калия и цезия. Такое смещение температурного диапазона в первом случае обусловлено "связыванием" части анионов ионами натрия [5, 43, 49] (лития), хотя сами ионы лития могут участвовать в диффузии, а во втором — разрыхлением решетки стекла.

Таким образом, наблюдаемые изменения в спектрах ЯМР ¹⁹F висмутфтороцирконатных стекол с добавками фторидов щелочных металлов при вариациях температур от 150 до 500 К вызваны переходом фторсодержащих группировок от жесткой решетки к диффузии через промежуточный этап, связанный с реализацией локальных движений. Учитывая, что структура фтороцирконатных стекол с y > 30, как правило, образована полиэдрами циркония ZrF_n (n = 7, 8), связанными между собой в слои или цепи [1, 36, 50—53], можно предположить, что наиболее вероятной формой локальных движений в стеклах являются реориентации фторсодержащих группировок циркония, образующих сетку стекла. Однако при низких концентрациях ZrF₄, например в стекле 50BiF₃—45LiF—5ZrF₄, присутствие полиэдров BiF_m в сетке ВФЦС, несомненно, имеет место, что следует из анализа колебательных и ЯМР ¹⁹F спектров [53]. Поэтому в стеклах с концентрацией тетрафторида циркония менее 15 мол. % не исключены реориентации и полиэдров висмута. Неожиданным можно считать тот факт, что наиболее интенсивная диффузия ионов фтора развивается в стеклах с более высоким T_g , и даже при этой температуре число диффундирующих ионов фтора, например в стеклах $35BiF_3$ —20MF— $45ZrF_4$, определяется свойствами щелочного катиона. При этом диффузия в катионной подрешетке наблюдается только в литиевом стекле. Ионы Na⁺, K⁺ и Cs⁺ занимают относительно жесткие позиции в структуре ВФЦС. Данные ИК, КР и ЯМР ¹⁹F спектроскопии для стекол $35BiF_3$ —20MF— $45ZrF_4$ указывают на близость структурных мотивов стекол данного состава. Базовая модель этих стекол имеет цепочечную структуру, построенную в основном из полиэдров ZrF_8 , объединенных в цепи преимущественно вершинами и реже ребрами.

И в заключение отметим, учитывая данные электрофизических измерений [35, 53], можно предположить, что рассматриваемые стекла могут быть использованы в качестве важного компонента при получении фторсодержащих материалов с высокой ионной проводимостью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Кавун В.Я., Сергиенко В.И. Диффузионная подвижность и ионный транспорт в кристаллических и аморфных фторидах элементов IV группы и сурьмы(III). –Владивосток: Дальнаука, 2004.
- 2. Сорокин Н.И. // Успехи химии. 2001. 70. С. 901 908.
- 3. Сорокин Н.И. // Электрохимия. 2004. **40**. С. 644 653.
- 4. Estalji S., Küchler R., Kanert O. et al. // J. Physique IV. 1992. 2, C2. P. 159 163.
- 5. *Kahnt H.* // J. Non-Cryst. Solids. 1996. **203**. P. 225 231.
- 6. *Réau J.M., Poulain M. //* Mater. Chem. Phys. 1989. 23. P. 189 209.
- 7. Trnovcova V., Zakalyukin R.M., Sorokin N.I. et al. // Mater. Sci. Forum. 2005. 480-481. P. 299 304.
- 8. Ghosh S., Ghosh A. // Phys. Rev. 2002. B 66. P. 132204.
- 9. Aniya M. // Solid State Ion. 2000. 136-137. P. 1085 1089.
- 10. Евстропьев К.К., Петровский Г.Т. // Докл. АН СССР. 1978. **241**. С. 1334 1336.
- 11. Ravaine D., Perera G., Poulain M. // Solid State Ion. 1983. 9-10. P. 631 638.
- 12. Eckert H. // Progress in NMR spectroscopy. 1992. 24. P. 159 293.
- 13. Martin S.W. // Mater. Chem. Phys. 1989. 23. P. 225 265.
- 14. Bray P.J., Hintenlang D.E., Mulkern R.V. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 1983. 56. P. 27 32.
- 15. Бузник В.М. // Физ. и хим. стекла. 2000. 26. С. 3 29.
- 16. Merkulov E.B., Goncharuk V.K., Logoveev N.A. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 2005. **351**. P. 3607 3609.
- 17. Кавун В.Я., Сорокин Н.И., Меркулов Е.Б., Гончарук В.К. // Неорган. материалы. 2001. **36**. С. 1008 1010.
- 18. Меркулов Е.Б., Логовеев Н.А., Гончарук В.К., Ярошенко Р.М. // Физ. и хим. стекла. –2007. **33**. С. 149 154.
- 19. Игнатьева Л.Н., Меркулов Е.Б., Стремоусова Е.А. и др. // Журн. неорган. химии. –2006. **51**. С. 1744 1748.
- 20. Кавун В.Я., Меркулов Е.Б., Гончарук В.К., Игнатьева Л.Н. // Физ. и хим. стекла. 2000. 26. С. 414 419.
- 21. Shafer M.W., Chandrashekhar G.V. // Solid State Ion. 1981. 5. P. 629 632.
- 22. Berastegui P., Hull S. // Solid State Ion. 2002. 154-155. P. 605 608.
- 23. Matar S., Réau J.M., Lucat C. et al. // Mater. Res. Bull. 1980. 15. P. 1295 1301.
- 24. El Omari Malika, Hafidi E., El Omari Mohamed et al. // Mater. Lett. 2002. 53. P. 138 144.
- 25. Kavun V.Ya., Uvarov N.F., Ulihin A.S. et al. // Solid State Ion. 2012. 225. P. 645 648.
- 26. Кавун В.Я., Меркулов Е.Б., Логовеев Н.А. и др. // Журн. неорган. химии. 2008. 53. С. 467 473.
- 27. Saad M., Poulain M. // Mat. Sci. Forum. 1997. 19-20. P. 11 15.
- 28. Габуда С.П., Гагаринский Ю.В., Полищук С.А. ЯМР в неорганических фторидах. М.: Атомиздат, 1978.
- 29. Лундин А.Г., Федин Э.И. ЯМР-спектроскопия. М.: Наука, 1986.
- 30. *Сорокин Н.И., Соболев Б.П. //* Электрохимия. 2011. **47**. С. 118 120.
- 31. Лившиц А.И., Бузник В.М., Борзенкова М.П., Калинченко Ф.В. // Неорган. материалы. 1986. 22. С. 1009 1012.
- 32. Иванов-Шиц А.К., Мурин И.В. Ионика твердого тела: В 2 т. Том 2. СПб: Изд-во СПб. ун-та, 2010.

- 33. Kawamoto Y., Kanno R., Ichimura C. // J. Non-Cryst. Solids. 1990. 124. P. 271 274.
- 34. Kawamoto Y., Kanno R., Fujiwara J. // J. Mater. Sci. Lett. 1991. 10. P. 804 806.
- 35. *Кавун В.Я., Меркулов Е.Б., Синебрюхов С.Л. и др.* // Неорган. материалы. 2009. **45**, № 3. С. 358 365.
- 36. *Кавун В.Я., Войт Е.И., Синебрюхов С.Л. и др.* // Журн. структур. химии. 2011. **52**, № 6. С. 1140 1142.
- 37. Bloembergen N., Purcell E.M., Pound R.V. // Phys. Rev. 1948. 73, N 7. P. 679 712.
- 38. Bobe J.M., Réau J.M., Senegas J., Poulain M. // J. Non-Cryst. Solids. 1997. 209, N 2. P. 122 136.
- 39. Kawamoto Y., Fujiwara J., Ichimura C. // J. Non-Cryst. Solids. 1989. 111, N 2-3. P. 245 251.
- 40. Senegas J., Réau J.M., Aomi H. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 1986. 85, N 3. P. 315 334.
- 41. Bobe J.M., Réau J.M., Senegas J., Poulain M. // Solid State Ion. 1995. 82, N 1. P. 39 52.
- 42. Réau J.M., Senegas J., Rojo J.M. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 1990. 116, N 2-3. P. 175-178.
- 43. Sural M., Ghosh A. // J. Non-Cryst. Solids. 2001. 291, N 1. P. 127 131.
- 44. Hasz W.C., Moynihan C.T. // J. Non-Cryst. Solids. 1992. 140, N 1-3. P. 285.
- 45. Reau J.M., Kahnt H., Poulain M. // J. Non-Cryst. Solids. 1990. 119. P. 347 350.
- 46. Uhlherr A., MacFarline D.R. // J. Non-Cryst. Solids. 1992. 140. P. 134 140.
- 47. Kavun V., Merkulov E., Kharchenko V. et al. // Abstracts 18th Intern. Symp. Non Oxide and New Optical Glasses. ISNOG 2012. Saint Malo, France, 2012.
- 48. Кавун В.Я., Войт Е.И., Шаврук Е.А. и др. // Вестник ДВО РАН. 2012. № 5. С. 50 58.
- 49. Uvarov N.F., Hairetdinov E.F., Réau J.M. et al. // Solid State Ion. 1994. 74, № 3-4. P. 195 204.
- 50. Войт Е.И., Войт А.В., Сергиенко В.И. // Физ. и хим. стекла. 2001. **27**. С. 298 311.
- 51. Fluoride Glass Fiber Optics / eds I.D. Aggarwal, Lu Grant. Boston: Acad. Press Inc., 1991.
- 52. Youngman R.E., and Sen S. // Solid State NMR. 2005. 27. P. 77 89.
- 53. Кавун В.Я., Слободюк А.Б., Войт Е.И. и др. // Журн. структур. химии. 2010. **51**. С. 896 902.